

# ABIRD

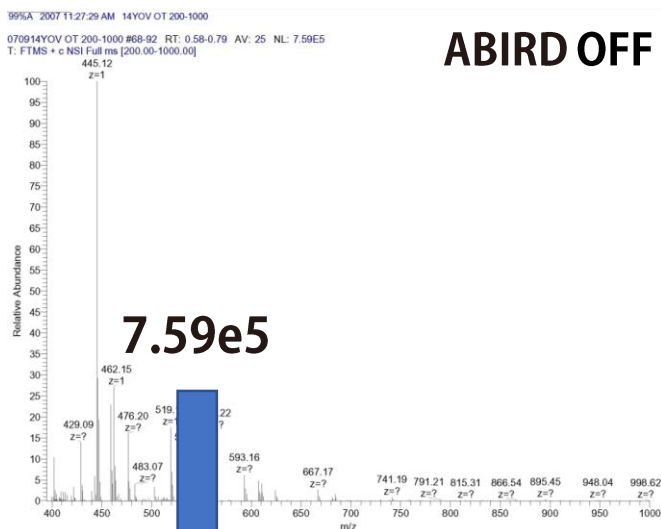
## Nano スプレー用

## バックグラウンドイオン極低減装置

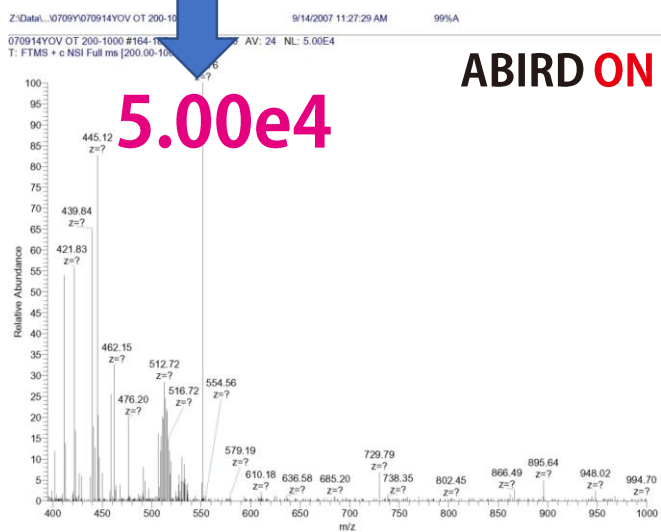


- ラボ環境に左右されず、広いマスレンジでバックグラウンドレベルを低減！
- ディスポカートリッジを使用しているため、コスト安！
- AMR製他、各社ナノESIイオンソースに対応  
(Thermo Fisher, Waters, Bruker, Proxeon, New Objective, Advion等)

### AMR nano ESI イオンソース 接続例



### EASY-Spray™ 接続例※



※EASY-Spray™接続用オプション  
6万円(税別)が別途必要です

**【品番】 ABOS2-SM**  
**【品名】 ABIRD バックグラウンドイオン極低減装置**  
**【定価】 90万円(税別)**



エーエムアール株式会社  
〒152-0031 東京都目黒区中根2-13-18  
第百生命都立大駅前ビル 5F  
TEL: (03)5731-2281 FAX: (03)5731-2283  
URL: <http://www.amr-inc.co.jp>